

政策キーパーソンと語ろう!

支援機関大集合!

vol.1



経済産業省 商務情報政策局
情報産業課 次世代半導体戦略 室長

齋藤 尚史 氏



文部科学省 研究開発局 環境エネルギー課
半導体エレクトロニクス推進室 室長

根津 純也 氏



新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
半導体・情報インフラ 部長

中野 浩二 氏



国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST)
未来創造研究開発推進部
次世代半導体研究推進グループ 調査役

寺下 大地 氏



日本貿易振興機構 (ジェトロ)
イノベーション 部長

前川 直行 氏

2026/9/17 木 17:00▶20:00
(開場16:30)

定員

100名

事前
登録制

参加費

RISE-A会員:無料 / 非会員:1,000円

会場

RISE GATE NIHONBASHI



政策キーパーソンと語ろう!

支援機関大集合!

2026/9/17 THU 17:00
20:00

PROGRAM

16:30~

開場

17:00~17:10

オープニング

17:10~18:25

ご講演（各10～15分程度）

「我が国の半導体政策に関して」

経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 次世代半導体戦略 室長 齋藤 尚史 氏

「文部科学省における半導体関連施策の動向と、今後の方向性について」

文部科学省研究開発局環境エネルギー課半導体エレクトロニクス推進室 室長 根津 純也 氏

「NEDO における半導体支援について」

新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) 半導体・情報インフラ 部長 中野 浩二 氏

「JST における半導体関連研究開発支援事業について」

国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST) 未来創造研究開発推進部 次世代半導体研究推進グループ 調査役 寺下 大地 氏

「半導体分野におけるジェトロの取り組み」

日本貿易振興機構（ジェトロ）イノベーション 部長 前川 直行 氏

18:25~20:00

ネットワーキング

ACCESS



RISE GATE NIHONBASHI カンファレンスA+B

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目7-1 スルガビル7F

東京メトロ銀座線「三越前駅」から徒歩1分

JR東京駅から徒歩12分

